

01754052 \*\*Image available\*\*
LIGHTING OPTICAL SYSTEM

PUB. NO.: 60-232552 A)

PUBLISHED: November 19, 1985 (19851119)

INVENTOR(s): TORIGOE MAKOTO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-087879 [JP 8487879] FILED: May 02, 1984 (19840502)

## ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the lighting optical system which transfers a fine pattern image with no distortion to a wafer by providing a means for Koehler illumination with light from a light source, a means which is arranged on an irradiated surface of the Koehler illumination and controls the light into an arcuate shape, and a means which projects the image from the control means upon a specific surface.

CONSTITUTION: The light emitted by the extrahigh pressure mercury lamp 1 is converted on a light integrator 3 through an elliptic mirror 2. Further, light from respective points of the light integrator 3 is collimated through a collimator lens into a parallel light beam, which illuminates the surface of an arcuate slit 5 for the Koehler illumination with number of pieces of luminous flux. Further, the luminous flux passed through the arcuate slit 5 is projected on the surface of a mask 7 by an arcuate slit image formation optical system 6 to form a semiarcuate unirradiated area. Thus, the arcuate slit 5 is arranged in the irradiated surface of the Koehler illumination and the image of this arcuate slit 5 is formed on the surface of the mask 7, so there is not an effective light source image formed on the mask surface like before and the patten image transferred to the wafer, therefore, has no distortion.



# ⑩日本国特許庁(JP)

# 10 特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭60-232552

@Int\_C1.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)11月19日

G 03 F 7/20 G 03 B 27/54

7124-2H 6715-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3 頁)

9発明の名称 照明光学系

②特 顧昭59-87879

❷出 願 昭59(1984)5月2日

砂発明者 鳥 越

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑩出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 若 林 忠

#### 明 組 書

### 1. 発明の名称

照明光学系

#### 2.特許請求の範囲

#### 3. 発明の詳細 立説明

#### (技術分野)

本発明は円弧状光束を供給する照明光学系、特にフォトマスク上の超LS1 等の数細パターンを半導体基板に転写するミラープロジェクションアライナーに適用しうる照明光学系に関する。

#### (従米技術)

従来この種の無明光学系にはクリティカル思明 法、 すなわち光源をマスク面上に結束する方法が 用いられていた。例えば特別昭54-123877号他。

#### (発明の目的)

本発明の目的は上記の欠点を解決し、重みの ない 散船パターン像をウェー 八上に転写すること ができる照明光学系を提供することにある。

#### (発明の構成)

本発明に係る照明光学系は、光源からの光 でケーラー照明するケーラー照明手段と、数ケーラー照明の照射面に配置され、円弧状に光を規制

する規制手 段とと、該規制手段の像を所定の面に投 影する投影 手 段とを有することを特徴とする。 (実施例)

以下、本 9党 明の実施例について図面を参照して 説明する。 本 発明による無明光学系の一実施例を 節2図に示 している。1は原明光額で例えば超高 圧水銀灯、 2は楕円ミラーでその第1焦点に照明 光額が置か れる。 3 は何えばシリンドリカルレン ズ板により 構成されたライトインテグレータで詳 創は第4図 に示す。4はコリメータレンズ、5は 円弧スリッ ト (第5図に平面形態を描く) でライ トインテグ レータ3の射光点はコリメータレンズ 4 の第1 焦 点に、円弧スリット 5 は第2 焦点面に あってケー ラー思明系を構成する。6は円弧ス リット薪 像 用光学系、7はマスクを示している。 なお、第3 図は第2図の光学系の3から7までの 部分をaの 方向から描いた図である。さて超高圧 水銀灯1 か ら発した光は、楕円ミラー2によって ライトイン テグレータ3上に集光される。さらに ライトイン テグレータ 3 の各点を出た光はコリ メータレンズ 4 の作用によってそれぞれ 平 行光線となり、円弧スリット 5 の 面を限射する。 すなわち円弧スリット 5 に多光 束のケーラー照 明 が なされる。さらに円弧スリット 5 を通り抜けた 光東は円弧スリット結像用光学系 8 によりマス ク 7 の面上に投影され半円弧状の 被 照明域を形成 する。

ることが可能となる。第5回は円型スリット5の 平面図であり、図中の8はスリット開口、9はス リット面上における矩形の照射域である。 なお、 光の有効利用にあまり気を使わなくても良い場合 はライトインテグレータとして移状レンズの結束 体を用いても良い。

第6回に本発明による照明光学系の適用例として反射投影型半導体電光装置を示している。 図中の 1 から 7 までは第1回の同番号のものと同一であり、さらに10 及び13 は光路を折曲げる 平面鏡、11は凹面鏡、12 は凸面鏡、14はウェーハを示し、凹面鏡11と凸面鏡12は反射型投影系を構成する。マスク 7 と ウェーハ14を同時に矢印方向に走立することによりマスク 7 のパターン像の全面が歪むことなくウェハー14に転写される。

一般にこのような照明光学系を搭載した半導体 第光装置(マスクアライナー)によって半導体基 板上等に転写されるフォトマスク上のパターン は、全面で一定方向を向いており、その方向と前 記の照明光学系の2本の対称軸のうちのいずれか の方向とを合致させれば、 全面でパターン の 方向 と有効光額像の方向が一致 する。 従って半 導 体 基 板 等上の パターン像がディフォーカス時 に おいて も 有効光額と同じく等方 的 にポケるので 徹 歪 が生 しない。

次に第1図で述べた光学系の調整について触れておく。まずマスク?を外し、替りにピンホールを有する意光板とその下方にスクリーンを取功がある。スクリーンにはマスク相当面における有効光 歌像がピンホールカメラの原理により投影されるが、その有効光歌像はライトインテグレータ 3 の外形に一致し、円弧上の 各点において方向 が 効 をしないはずである。従ってスクリーン上の 有 効 光 像 が 所 娘 の 状態を 満た す 様 に 各部 材間の 調 を 行えば、 良 好 な 照 状態 を 得ることができる。

#### (発明の効果)

以上説明したように本 発明によれば、歪み の ない 散線パターン像をウェー 小上に転写する こ と が できる。 さらにケーラー 照明法を採用してい る ので光額の輝度ムラが照明 ムラに影響しないとい う

利点を有する と ともに、シリンドリカルレンズの 集合体等を用いているので光量の節約が可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の照明光学系のマスク面における 光概像が光学系の光軸を中心として回転対称の向きになることを検式的に張わした図、第2図は 未発明の一実 施例に係る照明光学系の構成図、 第3図は第2図における3から7までの部分の側 面図、第4図はライトインテグレータ3の拡大斜 視図、第5図は円弧スリット5の平面図、第8図は未発明による照明光学系を適用した反射投影型 半導体第光装置の一例を示す構成図である。

1 --- 光額

2--- 楕円 ミラー

3--- ライトインテグレータ

4 --- コリ メータレンズ

5--- 円弧 スリット

6--- 円弧 スリット結像用光学系

7 --- マスク 8 --- スリット閉口

9 --- 円弧スリット面上の照射域

特許山脈人 キャノン株式会社 代理人 若 井

